

韓国知的財産基礎情報

2014年10月

日本貿易振興機構 ソウル事務所

1. 知的財産保護体制

(1) 関連法

- ① 知識財産基本法
- ② 産業財産権—特許法、実用新案法、デザイン保護法（旧意匠法）、商標法
- ③ 著作権・著作隣接権—著作権法
- ④ 新知識財産権—不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律、半導体集積回路の配置設計に関する法、種子産業法
- ⑤ その他関連法—弁理士法、発明振興法、特許管理特別会計法、関税法、不公正貿易行為調査及び産業被害救済に関する法律、産業技術の流出防止及び保護に関する法律、対外貿易法、技術移転及び事業化促進に関する法律、コンテンツ産業発展法、映画・ビデオ物の振興に関する法律、音楽産業振興に関する法律、ゲーム産業振興に関する法律など

(2) 韓国産業財産権基礎情報

- ① 知識財産基本法
 - ・最新公布日：2011. 7. 20
 - ・大統領所属の国家知識財産員会を設置
(主要政策と計画を審議・調整し、その推進状況の点検と評価)
 - ・「国家知識財産基本計画」を樹立
(5年ごとに中長期の政策目標と方向を提示)
- ② 特許法
 - ・最新改正公布日：2013. 5. 28(施行 2014. 7. 1)
 - ・先願主義
 - ・出願言語：韓国語(PCT出願では韓国語、英語、日本語での出願も可能)
 - ・出願公開：出願日・優先日から1年6ヵ月後。申請による早期公開が可能
 - ・審査請求：出願日から5年以内
 - ・存続期間：出願日から20年(医薬品(薬事法)又は農薬(農薬管理法)の存続期間延長最大5年のほか、登録遅延による存続期間の延長あり)
 - ・不特許事由：公序良俗に反する、公衆衛生を害するとき
 - ・新規性判断：国内外公知・公用、国内外刊行物等
 - ・異議申立：なし
 - ・無効審判：登録公告日から3ヵ月は何人も請求可。それ以降は利害関係人、審査官が請求可
 - ・グレースピリオド：12ヵ月。出願前に行われたすべての行為について適用
- ③ 実用新案法
 - ・最新改正公布日：2013. 5. 28(施行 2014. 7. 1)
 - ・出願公開：出願日・優先日から1年6ヵ月後。申請による早期公開が可能
 - ・審査請求：出願日から3年以内
 - ・存続期間：出願日から10年(登録遅延による存続期間の延長あり)

- ・異議申立：なし
- ・無効審判：登録公告日から3ヵ月は何人も請求可。それ以降は利害関係人、審査官が請求可
- ④ デザイン保護法（旧意匠法）
 - ・最新改正公布日：2013.5.28（施行2014.7.1）
 - ・審査：一部無審査（ただし、方式及び一部実態要件を審査）
 - ・出願公開：申請により出願公開が行われる
 - ・審査請求：無
 - ・存続期間：設定登録日から15年
 - ・異議申立：登録公告日から3ヵ月以内
- ⑤ 商標法
 - ・最新改正公布日：2014.6.11（施行2014.6.11）
 - ・保護対象：記号、文字、図形、立体的形状、色彩、ホログラム、動作、又はこれらを結合したもの、その他視覚的に認識できるもの、音・匂い等視覚的に認識できないもの（ただし、視覚的方法により写實的に表現したものに限る）
 - ・存続期間：設定登録日から10年。更新可能
 - ・異議申立：公告日から2ヵ月以内
 - ・標章種類：サービスマーク、地理的表示団体標章、証明標章、業務標章など
- ⑥ 韓国の知的財産権加盟条約（日付は韓国内の発効日）

WIPO 1979/3/1	パリ 1980/5/4	PCT 1984/8/10	レコード 1987/10/10	ブタペスト 1988/3/28	WTO 1995/1/1
ベルヌ 1996/8/21	ニース 1999/1/8	IPC 1999/1/8	ストラスブール 1999/10/8	植物新種 2002/1/7	TLT 2003/2/25
マドプロ 2003/4/10	図形国際分類 ウィーン協定 2011/4/17	デザイン分類の ロカルノ協定 2011/4/17			

(3) 関係機関

- ① 権利登録関係－特許庁(特実デ商、回路配置)、文化体育観光部(著作権)
- ② 取締関係－特許庁(産業財産保護チーム、商標権特別司法警察隊)、韓国知識財産保護協会、関税庁(特殊通関課)・税関(28)、検察庁(知的財産権侵害犯罪合同捜査本部)・警察庁(捜査部内の経済犯罪特別捜査隊)、知識経済部(貿易委員会)、文化体育観光部(著作権保護課)、ソウル特別市
- ③ 紛争解決関係－特許法院・地方法院(14)・高等法院(5)・大法院
- ④ その他－産業財産権紛争調停委員会、韓国著作権委員会、配置設計審議調停委員会、大韓商事仲裁院

2. 出願、審査、登録、審判などの統計

(出所：韓国特許庁ホームページ)

(1) 出願件数

(単位：件)

区分 年度	特許	実用新案	デザイン	商標
2001	104,612	40,804	36,867 (38,522)	107,137 (142,492)
2002	106,136	39,193	37,587 (39,952)	107,876 (144,678)
2003	118,652	40,825	37,607 (39,346)	108,917 (148,691)
2004	140,115	37,753	41,184 (42,879)	108,464 (147,319)
2005	160,921	37,175	45,222 (46,615)	115,889 (156,270)
2006	166,189	32,908	51,039 (52,879)	122,384 (164,432)
2007	172,469	21,084	54,362 (55,662)	132,288 (180,257)
2008	170,632	17,405	56,750 (58,912)	127,910 (178,211)
2009	163,523	17,144	57,903 (59,537)	126,420 (162,682)
2010	170,101	13,661	57,187 (59,204)	121,125 (153,179)
2011	178,924	11,854	56,524 (58,571)	123,814 (150,977)
2012	188,915	12,424	63,135 (65,469)	132,522 (160,447)
2013	204,589	10,968	66,940 (70,054)	147,667 (177,685)

注) 1. ()内は複数意匠・多類商標基準である。実用新案は2006年10月1日以降の出願から審査後登録制度

* 関心が高い分野別の2013年特許登録件数(()内は2013年の出願件数)

- 1) BM(Business Model)特許登録件数2,045件(7,193件)
- 2) 生命工学分野特許登録件数4,283件(7,081件)
- 3) 半導体配置設計権設定登録件数175件

(2) 外国からの出願件数

(単位：件)

区分 年度	特許	実用新案	デザイン	商標
2006	40,713 [17,604] 24.5%	715 [37] 2.2%	3,021 [1,400] (3,113) (5.9%) ([1,404])	16,840 [4,277] (27,842) (16.9%) ([7,392])
2007	43,768 [18,100] 25.4%	452 [31] 2.1%	3,494 [1,652] (3,607) (6.4%) ([1,671])	20,131 [4,668] (32,768) (18.2%) ([8,015])
2008	41,518 [17,552] 34.2%	434 [41] 2.5%	3,964 [1,688] (4,634) (8.5%) ([1,728])	20,423 [4,563] (33,291) (22.9%) ([8,254])
2009	36,207 [14,168] 9.9%	343 [23] 0.1%	2,969 [1,205] (3,146) (5.5%) ([1,222])	18,250 [4,397] (28,663) (21.3%) ([7,789])
2010	38,296 [14,346] 10.6%	468 [37] 0.1%	3,586 [1,498] (3,835) (1.0%) ([1,528])	14,229 [3,936] (23,186) (5.9%) ([6,615])
2011	40,890 [15,234] 11.0%	392 [45] 0.1%	3,712 [1,668] (4,271) (1.1%) ([1,757])	11,239 [2,927] (18,113) (4.5%) ([4,903])
2012	40,779 [16,004] 10.3%	525 [48] 0.1%	3,648 [1,427] (4,602) (1.1%) ([1,470])	12,181 [3,248] (19,539) (4.6%) ([5,540])
2013	44,611 [16,299] 10.4%	505 [44] 0.1%	3,838 [1,306] (4,569) (1.0%) ([1,391])	12,436 [2,678] (19,627) (4.2%) ([4,530])

- 注) 1. ()内は複数意匠・多類商標基準である。実用新案は2006年10月1日以降の出願から審査後登録制度
 2. %は出願全体に占める外国出願の割合。
 3. []内は日本からの出願件数。
 4. PCT出願は含まない。

(3) 審査処理件数

(単位：件)

年度 \ 区分	特許	実用新案	デザイン	商標
2006	195,395	45,270	46,381 (48,369)	128,457 (172,045)
2007	129,147	14,407	56,584 (58,587)	127,709 (171,858)
2008	95,504	13,824	50,117 (51,492)	117,796 (162,697)
2009	94,300	11,208	41,484 (43,769)	89,638 (109,245)
2010	125,633	12,307	48,023 (49,778)	106,945 (133,212)
2011	174,283	17,953	55,081 (60,550)	123,773 (153,322)
2012	163,246	13,615	62,834 (65,039)	113,136 (137,674)
2013	181,871	12,063	64,421 (67,021)	145,072 (172,607)

- 注) 1. 一次審査処理基準である。
 2. ()内は複数意匠・多類商標基準である。
 3. 実用新案の場合、先登録制度に伴う基礎的要件審査件数を含む(1999-2010)。

(4) 特許、実用新案の出願、審査請求、審査処理件数の比較

(単位：件)

区分	年度	出願	審査請求	審査終結	一次審査処理	審査未処理
特許	2009	163,523	132,773	89,272	94,300	511,738
	2010	170,101	143,071	110,356	125,633	520,864
	2011	178,924	149,987	151,584	174,283	509,538
	2012	188,915	155,566	163,912	163,246	500,370
	2013	204,589	164,844	179,794	181,871	497,231
実用新案	2009	17,144	15,518	10,791	10,732	31,032
	2010	13,661	12,899	11,216	12,307	30,867
	2011	11,854	10,617	15,559	17,953	26,863
	2012	12,424	10,046	14,894	13,615	22,670
	2013	10,968	9,341	12,719	12,018	19,609

- 注) 1. 一次審査処理基準である。
 2. 特許・実用新案の場合、未処理件数は未終結となった件数を意味し、審査未請求件数を含む。
 3. 意匠・商標の場合、()は複数意匠・多類商標基準である。

(5) 1次審査処理期間

(単位:ヶ月)

年度	2009	2010	2011	2012	2013
特許	15.4	18.5	16.8	14.8	13.2
商標	9.7	10.6	9.98	8.9	7.9
デザイン	9.0 (1.2)	9.4 (1.6)	8.8 (1.7)	8.8 (2.3)	7.3 (2.5)

注) ()内は無審査(一部審査に名称変更)の処理期間である。

(6) 登録件数

(単位:件)

年度	特許	実用新案	デザイン	商標
2007	123,705	2,795	40,745	60,361
2008	83,523	4,975	39,858	65,583
2009	56,732	3,949	32,091	53,155
2010	68,843	4,301	33,697	53,136
2011	94,720	5,853	42,185	71,255
2012	113,467	6,353	46,146	77,903
2013	127,330	5,959	47,308	100,094

(7) 審判種類別請求及び処理件数

① 審判院

(単位:件)

区分	2009		2010		2011		2012		2013		
	請求	処理	請求	処理	請求	処理	請求	処理	請求	処理	
拒絶不服	特許	8,419	8,779	8,088	8,477	8,421	8,589	8,887	8,881	7,019	7,984
	実用新案	466	397	286	365	245	325	190	292	147	188
	デザイン	228 (229)	193 (193)	212 (214)	198 (201)	185 (186)	189 (189)	141 (141)	127 (128)	124 (128)	112 (112)
	商標	1,803 (2,969)	2,147 (3,247)	1,676 (2,579)	1,626 (2,532)	1,977 (2,949)	2,078 (3,123)	1,854 (2,899)	1,948 (2,947)	1,907 (2,776)	2,019 (3,170)
	計	12,016 (19,089)	11,456 (12,556)	10,272 (11,171)	10,666 (11,576)	10,778 (11,751)	11,161 (12,206)	11,072 (12,117)	11,168 (12,188)	9,197 (10,077)	10,248 (11,999)
無効	特許	630	535	651	637	722	708	664	779	673	648
	実用新案	166	179	120	136	121	143	101	113	96	121
	デザイン	299 (246)	256 (262)	265 (265)	278 (279)	179 (179)	240 (240)	260 (267)	230 (230)	191 (201)	198 (216)
	商標	408 (474)	467 (560)	390 (466)	387 (450)	411 (502)	415 (507)	423 (493)	440 (523)	443 (544)	466 (549)
	計	1,498 (1,516)	1,497 (1,536)	1,426 (1,502)	1,498 (1,502)	1,499 (1,524)	1,506 (1,598)	1,448 (1,525)	1,562 (1,845)	1,303 (1,414)	1,494 (1,527)
取消	特許	0	0	1	1	2	2	0	0	0	0
	実用新案	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	デザイン	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	商標	1,117 (1,492)	1,181 (1,450)	1,181 (1,505)	1,119 (1,497)	1,378 (1,745)	1,367 (1,675)	1,379 (1,686)	1,449 (1,742)	1,676 (2,069)	1,478 (1,739)
	計	1,117 (1,492)	1,181 (1,450)	1,181 (1,505)	1,120 (1,498)	1,378 (1,747)	1,369 (1,677)	1,379 (1,686)	1,449 (1,742)	1,677 (2,070)	1,477 (1,740)
権利範囲確認	特許	398	421	418	414	405	443	354	391	375	376
	実用新案	149	178	132	113	92	135	98	129	84	81
	デザイン	182 (188)	224 (232)	207 (207)	191 (191)	119 (119)	200 (200)	154 (155)	129 (130)	125 (126)	151 (151)
	商標	108 (129)	128 (144)	107 (124)	87 (114)	89 (109)	107 (121)	80 (122)	89 (117)	89 (186)	88 (210)
	計	897 (858)	949 (975)	864 (881)	805 (832)	705 (725)	885 (899)	681 (724)	718 (747)	667 (771)	696 (818)

注) 1. ()は複数デザイン、多類商標基準

② 特許法院（決定系+当事者系）

（単位：件）

区分	請求件数				処理件数				繰越
	特許	実用 新案	デザ イン	商標	特許	実用 新案	デザ イン	商標	
2004	262	163	101	347	209	162	122	362	554
2005	411	211	101	388	259	171	105	403	727
2006	548	176	85	382	483	216	96	389	734
2007	681	136	140	457	618	165	60	408	897
2008	689	137	83	522	638	158	108	549	875
2009	451	133	93	302	582	143	75	344	710
2010	528	74	99	272	515	93	117	267	691
2011	636	93	128	397	626	112	119	380	708
2012	584	85	74	402	640	72	77	394	446
2013	577	62	99	306	536	75	85	329	465

注) 特許法院設立(1998. 3. 1)以降の件数である。

③ 上告

（単位：件）

区分	請求件数				処理件数				繰越
	特許	実用 新案	デザ イン	商標	特許	実用 新案	デザ イン	商標	
2004	74	68	65	156	88	58	62	175	271
2005	98	62	35	171	50	61	42	141	343
2006	151	93	39	133	172	89	49	163	287
2007	265	76	32	150	237	94	35	154	290
2008	231	62	42	224	249	71	45	215	269
2009	210	61	37	160	267	61	37	191	181
2010	175	40	43	109	192	49	43	115	149
2011	211	34	36	127	203	25	34	107	188
2012	226	30	25	146	225	39	30	125	178
2013	193	24	29	98	192	22	27	131	150

3. 取締り/権利紛争状況

(1) 特許庁による2012年度の取締り実績(人数、件)/商品別押収実績(件)

区分		特別司法警察隊導入以前 (2010年1月～8月)	特別司法警察隊導入以降				計
			2010年9月～12月	2011年	2012年	2013年	
刑事立件	人数(人)	15	45	139	302	376	862
	押収(件)	2,860	28,629	28,589	131,599	822,370	1,011,187

区分	カバン類	時計類	履物類	医薬品類	衣類	アクセサリー	その他	計
数量	15,131	490	19,449	587,822	95,608	13,112	90,758	822,370

注) 特許庁の2013年知財白書より

(2) 検察庁による類型別取締り実績

権利別	件/人	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年
特許法違反	発生(件)	309	388	264	224	266
	検挙(件)	271	343	219	188	225
	検挙(人)	439	426	241	198	386
実用新案法違反	発生(件)	221	338	371	93	132
	検挙(件)	187	297	335	79	108
	検挙(人)	237	317	353	82	188
商標法違反	発生(件)	5,508	5,281	4,372	3,467	2,957
	検挙(件)	5,438	5,161	4,040	3,211	2,868
	検挙(人)	6,576	5,817	4,624	4,067	3,810
デザイン保護法違反	発生(件)	362	317	195	240	342
	検挙(件)	316	277	165	199	283
	検挙(人)	374	342	174	204	504
不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律違反	発生(件)	537	530	442	506	556
	検挙(件)	498	499	403	465	494
	検挙(人)	981	816	539	605	1,097

著作権法違反	発生(件)	79,239	59,586	19,445	25,902	30,251
	検挙(件)	56,119	46,648	14,298	16,244	17,334
	検挙(人)	56,790	47,732	14,682	16,495	22,530
音盤・ビデオ物及びゲーム物に関する法律違反	発生(件)	352	357	156	199	221
	検挙(件)	381	363	152	191	219
	検挙(人)	467	408	157	197	257
コンピュータプログラム保護法違反	発生(件)	3,135	2,096	82	4	3
	検挙(件)	2,606	1,718	37	5	2
	検挙(人)	2,777	1,790	44	5	4

注) 検察庁ホームページ「犯罪分析」より

(3) 税関における商品輸出入取締り実績

○事犯別

(単位：億ウォン)

区分	2011年		2012年		2013年	
	金額	件数	金額	金額	件数	金額
商標事犯	674	9,250	508	7,642	338	5,462
著作権事犯	40	1,608	66	1,604	25	102
特許事犯	-	-	1	66	1	91
その他事犯	8	29	13	20	9	95
合計	722	10,887	588	9,332	373	5,750

○品目別

(単位：億ウォン、%)

区分	2011年		2012年		2013年	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
衣類	748	9.89	1,163	12.5	519	9.0
運動具類	58	0.77	25	0.3	3	0.1
時計類	1,116	14.75	3,043	32.6	868	15.1
靴類	333	4.40	679	7.3	167	2.9
靴・皮革製品	2,255	29.81	2,432	26.1	836	14.6
玩具・文具類	11	0.15	36	0.4	33	0.6
アクセサリ	193	2.55	96	1.0	143	2.5
機械器具類	303	4.01	43	0.5	71	1.2
家電製品	1,303	17.23	1,628	17.4	54	0.9
バイアグラ	1,138	15.04	59	0.6	2,860	49.8
その他	106	1.4	128	1.37	196	3.4
合計	7,564	100	9,332	100	5,750	100

注) 関税庁より

(4) 知的財産訴訟(民事)新受件数

(単位：件)

	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年
一審	129	184	418	1,371	1,681
控訴審	41	54	47	56	100
上告審	14	14	15	9	17
計	184	252	480	1,436	1,798

注) 法院行政処「司法年監」より

(5) 特許法院の年度別の処理件数と上告率など

(単位：件、%)

区分 年度	受付 件数	処理件数		原告勝訴件数 (勝訴率)	上告件数(上 告率)	上告 処理 件数	破棄件数 (破棄率)
		判決	その 他				
2003	749	652	106	205(31.4%)	290(44.5%)	283	30(10.6%)
2004	1,340	695	161	211(30.4%)	355(51.1%)	383	41(10.7%)
2005	1,599	754	192	245(32.5%)	353(46.8%)	294	45(15.3%)
2006	1,192	1,010	180	328(32.5%)	419(41.4%)	472	44(9.3%)
2007	1,432	1,027	224	320(31.2%)	529(51.5%)	520	51(9.8%)
2008	1,440	1,250	316	369(29.5%)	552(44.1%)	581	63(10.8%)
2009	983	1000	203	294(29.4%)	458(45.8%)	556	54(9.7%)
2010	978	817	196	219(26.8%)	344(42.1%)	399	45(11.2%)
2011	1,257	1,026	216	280(27.2%)	432(42.1%)	370	44(11.8%)
2012	1,153	944	241	271(28.7%)	482(51.0%)	422	37(8.76%)
2013	1,044	796	230	214(26.8%)	331(41.5%)	372	37(9.94%)

注)

1. 法院行政処「司法年監」より、2003年は独自入手
2. 処理欄にあるその他は、訴え取下げ・訴え取下げとみなす事件・訴状却下命令が出た事件など
3. 上告率は判決件数に対する上告件数の割合
4. 破棄率は上告処理件数に対する破棄件数(上告処理件数のうち上告棄却以外のもの)の割合

(6) 各調停委員会の受付件数

(単位：件)

	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年
産業財産権紛争調停委員会	5	6	3	2	2	5
韓国著作権委員会	49	55	62	82	78	101
	13	13				
貿易委員会	3	5	13	5	6	7
配置設計審議調停委員会	0	0	0	0	0	0

注) 1. 貿易委員会は不公正貿易行為調査の中、知財権侵害部分のみの数値

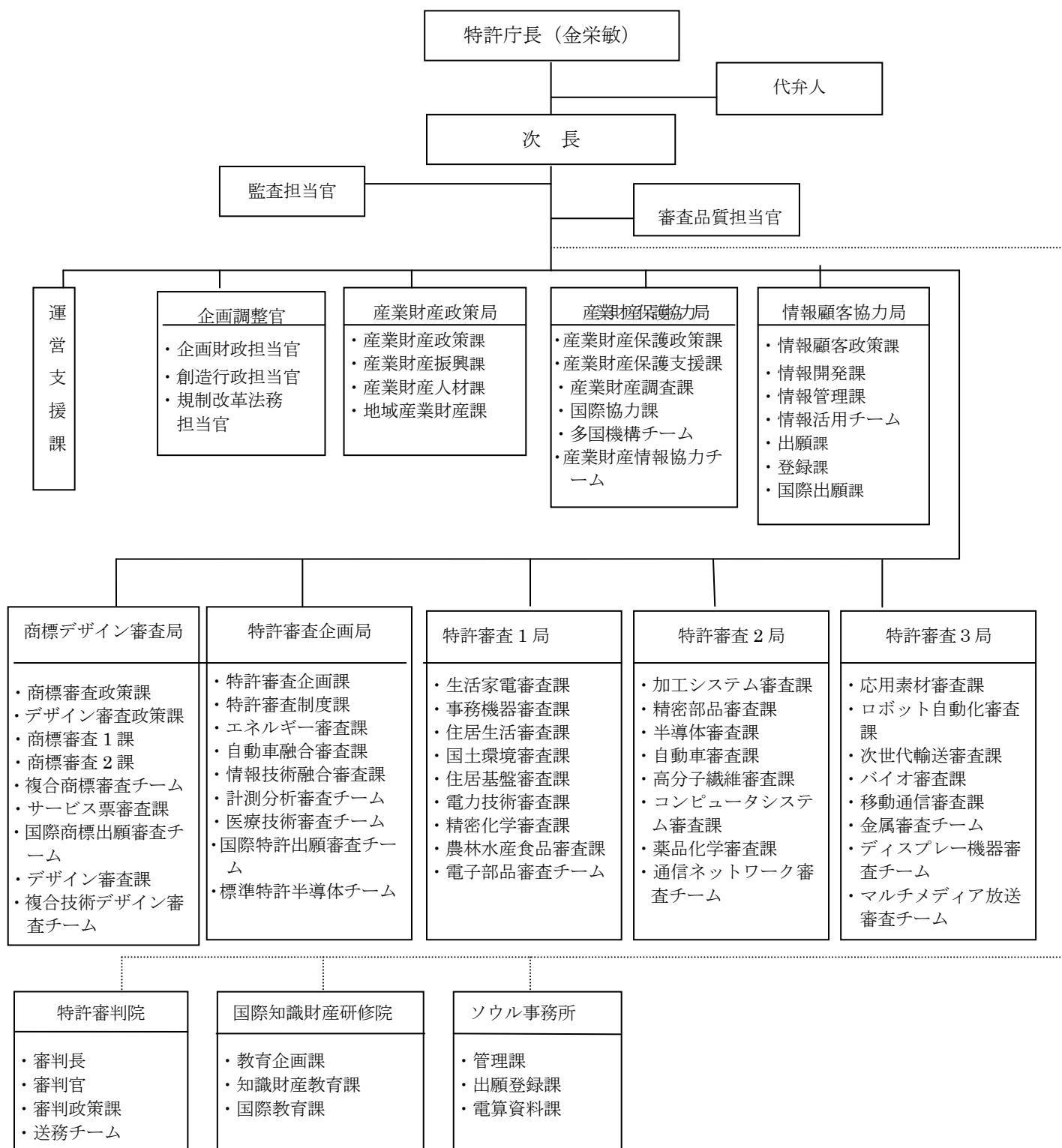
2. 2009. 7. 23 に著作権委員会とコンピュータプログラム保護委員会が統廃合され韓国著作権委員会となった。

*大韓商事仲裁院の知的財産権関連仲裁および斡旋件数：08年3件、09年5件、10年4件、11年6件、12年5件、13年7件

4. その他

(1) 韓国特許庁職員数及び組織図

定員：全体 1,534 人（本庁 1,339 人）



(2) 知的財産権関連法律体系表

所管部処	法律	施行令(大統領令)	施行規則(部令)
憲法	憲法第22条		
国務総理室	知識財産基本法	知識財産基本法施行令	
産業通商資源部 (特許庁)	特許法	特許法庁施行令	特許法施行規則
	実用新案法	実用新案法施行令	実用新案法施行規則
	デザイン保護法	デザイン保護法施行令	デザイン保護法施行規則
	商標法	商標法施行令	商標法施行規則
	発明振興法	発明振興法施行令	
	不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律	不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律施行令	
	半導体集積回路の配置設計に関する法律	半導体集積回路の配置設計に関する法律施行令	半導体集積回路の配置設計に関する法律施行規則
	弁理士法	弁理士法施行令	弁理士法施行規則
産業通商資源部	技術の移転および事業化促進に関する法	技術の移転および事業化促進に関する法施行令	
	対外貿易法	対外貿易法施行令	
	不公正貿易行為調査及び産業被害救済に関する法律	不公正貿易行為調査及び産業被害救済に関する法律施行令	
	産業技術流出防止及び保護に関する法律	産業技術の流出防止及び保護に関する法施行令	産業技術の流出防止及び保護に関する法施行規則
文化体育観光部	著作権法	著作権法施行令	著作権施行規則
	映画・ビデオ物の振興に関する法律	映画・ビデオ物の振興に関する法施行令	映画・ビデオ物の振興に関する法律施行規則
	コンテンツ産業振興法	コンテンツ産業振興法施行令	コンテンツ産業振興法施行規則
	音楽産業振興に関する法律	音楽産業振興に関する法施行令	音楽産業振興に関する法施行規則
	ゲーム産業振興に関する法律	ゲーム産業振興に関する法施行令	ゲーム産業振興に関する法施行規則
企画財政部 (関税庁)	関税法	関税法施行令	関税法施行規則
農林畜産食品部	種子産業法	種子産業法施行令	種子産業法施行規則

(3) 関連機関及び団体一覧(※は紛争調停機能があるところ、*は取締機能があるところ)

	機関・団体名	設立関連法律	ホームページ
未来創造科学部	国家知識財産委員会	知識財産基本法	www.ipkorea.go.kr
産業通商資源部	産業通商資源部	政府組織法など	www.mocie.go.kr
	※貿易委員会	不公正貿易行為調査及び産業被害救済に関する法律など	www.ktc.go.kr
	※大韓商事仲裁院	仲裁法など	www.kcab.or.kr
	情報通信産業振興院(2009年に情報通信研究振興院、韓国ソフトウェア振興院、韓国電子取引振興院が統合)	情報通信産業振興法 ソフトウェア産業振興法第17条	http://www.nipa.kr/main.it
特許庁	特許庁	政府組織法など	www.kipo.go.kr
	*特許庁、産業財産保護チーム(商標司法特別警察隊)	特実意商法、不競法など	www.kipo.go.kr
	※産業財産権紛争調停委員会	発明振興法など	www.kipo.go.kr
	※半導体配置設計審議調停委員会	半導体集積回路の配置設計に関する法律など	www.kipo.go.kr
	韓国発明振興会(KIPA)	発明振興法など	www.kipa.org
	韓国特許情報院(KIPI)	発明振興法、特許法など	www.kipi.or.kr
	大韓弁理士会	弁理士法など	www.kpaa.or.kr
	韓国学校発明協会	発明振興法など	www.kasi.org
	韓国女性発明協会	発明振興法など	www.inventor.or.kr
	アジア弁理士会韓国協会		www.apaakorea.or.kr
	韓国国際知的財産保護協会		www.aippikorea.org
	韓国産業財産権法学会		www.kipla.or.kr
	韓国特許学会		www.patent.or.kr
	韓国学校発明協会	発明振興法など	www.kasi.org
	国際弁理士連盟韓国協会		www.ficpi.org
韓国知識経営学会		www.kmsk.or.kr	
韓国知識財産研究院		www.kiip.re.kr	

http://www.jetro-ipr.or.kr/

©JETROソウル事務所 知財チーム

	韓国特許情報協会		http://www.ipibiz.co.kr/main.asp
	韓国大学発明協議会		invent21.com
	韓国知識財産戦略院（特許R&Dセンター）		http://www.rndip.re.kr/index.do
	営業秘密保護センター		http://www.tradesecret.or.kr/
文化 体 育 観 光 部	文化体育観光部	政府組織法など	www.mct.go.kr
	* 著作権保護チーム（司法特別警察権限あり）	著作権法など	www.mct.go.kr
	* 著作権保護センター（文化体育観光部支援民間機関）	著作権法など	www.cleancopyright.or.kr
	※韓国著作権委員会	著作権法など	www.copyright.or.kr
	韓国音盤産業協会	音盤・ビデオ物及びゲーム物に関する法律など	www.riak.or.kr
	映像物等級委員会	音盤・ビデオ物及びゲーム物に関する法律など	www.kmrb.or.kr
	韓国音楽著作権協会	著作権法など	www.komca.or.kr
	韓国放送作家協会	著作権法など	www.ktrwa.or.kr
	韓国文芸学術著作権協会	著作権法など	www.copyrightkorea.or.kr
	韓国音源製作者協会	著作権法など	www.kapp.or.kr
	韓国複写伝送権管理センター	著作権法など	www.copycle.or.kr
	映像シナリオ作家協会	著作権法など	www.scenario.or.kr
放 送 通 信 委 員 会	放送通信委員会	政府組織法	www.bcc.go.kr
	韓国インターネット振興院	インターネット住所資源に関する法律法第9条	www.nida.or.kr
	※インターネット住所紛争調停委員会	インターネット住所資源に関する法律法第16条	www.idrc.or.kr
	韓国情報通信振興協会	放送通信発展基本法 第15条	www.kait.or.kr
	韓国放送通信電波振興院	電波法第66条	www.korpa.or.kr
	（社）韓国無線インターネット産業連合会	民法第32条	http://www.moiba.or.kr/

民間 独立 機構	放送通信審議委員会	放送法第 32 条、100 条の規定事項 審議 情報通信網利用促進および情報保 護などに関する法律第 44 条の 7 の規定事項審議など	http://www.kocsc.or.kr
安全 行政 部	安全行政部	政府組織法など	www.mopas.go.kr
	韓国情報化振興院 (2009 年韓 国情報社会振興院と韓国情報 文化振興院が合併)	国家情報化基本法第 14 条	www.nia.or.kr
関 税 庁	関税庁	政府組織法など	www.customs.go.kr
	* 関税庁、特殊通関課	関税法、特実意商法、著作権法、 対外貿易法、不公正貿易行為調査 及び産業被害救済に関する法律な ど	www.customs.go.kr
	* 各税関 (47 税関、5 監視所)	関税法、特実意商法、著作権法、 不公正貿易行為調査及び産業被害 救済に関する法律など	www.customs.go.kr
そ の 他	社団法人 貿易関連知識財産 権保護協会 (TIPA)		http://e-tipa.org/
	大法院	法院組織法など	www.scourt.go.kr
	特許法院	法院組織法など	patent.scourt.go.kr
	大韓弁護士協会	弁護士法など	www.koreanbar.or.kr
	* 大検察庁 (知的財産権侵害 犯罪合同捜査本部)	検察庁法など	www.spo.go.kr
	* 警察庁 (捜査局経済犯罪特 別捜査隊)	警察法など	http://www.police.go.kr/main.html
	韓国知識財産保護協会 (KIPRA)	民法第 32 条 (その他公的機関指 定)	http://www.kipra.or.kr/
	韓国知識財産協議会 (KINPA)		http://www.kinpa.or.kr/Main.do
	韓国知識財産サービス協会 (KAIPS)		http://www.kaips.or.kr
	* ソウル特別市国民生活司法 警察課		http://www.seoul.go.kr/main/index.html

(4) 代理人

弁護士登録数は17,941人(大韓弁護士協会登録件数、2014年10月、準会員を除く)

弁理士登録数は7,682人(韓国特許庁登録者数、2014年8月)

*参考: 法院の判事数2,768人(2014年10月)